TOOPINGT. Jrganization_

J. S. Department of Commerce Commissioner for Patents

O. Box 1450

f Undeliverable Return in Ten Days vlexandria, VA 22313-1450

FFICIAL BUSINESS ENALTY FOR PRIVATE USE, \$300

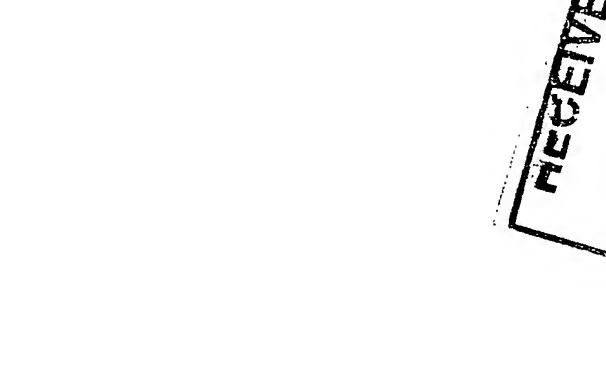


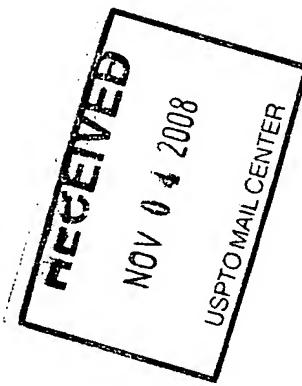
高い はい はい はられる

MAILED FROM ZIP CODE 22314

52 114 6504244875

TO STATE OF THE PARTY OF THE PA





| OVE | TED STATES PATENT A | AND TRADEMARK OFFICE | UNITED STATES DEPAR United States Patent and Address: COMMISSIONER F P.O. Box 1450 Alexandria, Virginia 223 www.uspto.gov | Trademark Office OR PATENTS |
|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| APPLICATIONO. | E DAG DATE | FIRST NAMED INVENTOR | ATTORNEY DOCKET NO. | CONFIRMATION NO. |
| 10/573,449 | 01/19/2007 | Akira Takaguchi | 1082/HIROSE | 2452 |
| Michael Tobias | 7590 10/28/2008 | | EXAM | INER |
| 1717 K Street | 3 | • | ABDEL RAHM | IAN, AHMED |
| Suite 613 NW, Washingt | on DC 20036 | | ART UNIT | PAPER NUMBER |
| in vv., vv asiiiligi | on, DC 20030 | | 4184 | |
| | | • | MAIL DATE | DELIVERY MODE |
| | | | 10/28/2008 | PAPER |

Please find below and/or attached an Office communication concerning this application or proceeding.

The time period for reply, if any, is set in the attached communication.

| | · | Application No. | Applicant(s) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 10/573,449 | TAKAGUCHI ET AL. |
| | Office Action Summary | Examiner | Art Unit |
| | | AHMED ABDEL RAHMAN | 4184 |
| Down of fa | - The MAILING DATE of this communication app | pears on the cover sheet with th | ne correspondence address |
| Period fo | | VIO OET TO EVOIDE A MONE | TILLON OF THEFT ((OO) FANO |
| WHIC - Exte after - If NC - Failu Any | ORTENED STATUTORY PERIOD FOR REPLICHEVER IS LONGER, FROM THE MAILING Donsions of time may be available under the provisions of 37 CFR 1.1 SIX (6) MONTHS from the mailing date of this communication. Operiod for reply is specified above, the maximum statutory period are to reply within the set or extended period for reply will, by statute reply received by the Office later than three months after the mailined patent term adjustment. See 37 CFR 1.704(b). | ATE OF THIS COMMUNICAT 136(a). In no event, however, may a reply be will apply and will expire SIX (6) MONTHS 16, cause the application to become ABANDO | ION. The timely filed from the mailing date of this communication. DNED (35 U.S.C. § 133). |
| Status | | | |
| 1) 🖂 | Responsive to communication(s) filed on 24 M | 1arch 2006. | |
| / | | s action is non-final. | |
| 3) | Since this application is in condition for allowa | nce except for formal matters, | prosecution as to the merits is |
| | closed in accordance with the practice under E | Ex parte Quayle, 1935 C.D. 11 | , 453 O.G. 213. |
| Disposit | ion of Claims | | |
| · | Claim(s) 9-17 is/are pending in the application | L | • |
| ٠/ڪار- | 4a) Of the above claim(s) is/are withdra | | |
| 5) | Claim(s) is/are allowed. | | |
| _ | Claim(s) <u>9-17</u> is/are rejected. | | |
| 7) | Claim(s) is/are objected to. | | • |
| 8) | Claim(s) are subject to restriction and/c | or election requirement. | |
| Applicat | ion Papers | | |
| | The specification is objected to by the Examine | er. | |
| , <u></u> | The drawing(s) filed on 19 January 2007 is/are | | ted to by the Examiner. |
| , | Applicant may not request that any objection to the | • | · |
| | Replacement drawing sheet(s) including the correct | tion is required if the drawing(s) is | objected to. See 37 CFR 1.121(d). |
| 11) | The oath or declaration is objected to by the Ex | xaminer. Note the attached Off | ice Action or form PTO-152. |
| Priority (| under 35 U.S.C. § 119 | | • |
| 12)🖂 | Acknowledgment is made of a claim for foreign | priority under 35 U.S.C.§ 119 | 8(a)-(d) or (f). |
| a) | ☑ All b)☐ Some * c)☐ None of: | | |
| | 1. Certified copies of the priority document | | - 40 N I - |
| | 2. Certified copies of the priority document | | |
| | 3. Copies of the certified copies of the prio application from the International Burea | • | erved in this National Stage |
| * (| See the attached detailed Office action for a list | | eived. |
| | | | |
| Attachmen | ot(s) | | |
| | ce of References Cited (PTO-892) | 4) Interview Summ | ary (PTO-413) |
| · | ce of Draftsperson's Patent Drawing Review (PTO-948) | Paper No(s)/Mai | |
| | mation Disclosure Statement(s) (PTO/SB/08) er No(s)/Mail Date <u>10/6/2008, 10/19/2006, 03/34/2006</u> . | 6) Other: | ar rater to buse to the |

Continuation Sheet (PTOL-326)

Application No.

Art Unit: 4184

DETAILED ACTION

Page 2

Drawings

1. Figures 1 should be designated by a legend such as --Prior Art-- because only that which is old is illustrated (see the background of the invention on page 1 of the specification and the brief description of figure 1 on page 1 of the specification). See MPEP § 608.02(g). Corrected drawings in compliance with 37 CFR 1.121(d) are required in reply to the Office action to avoid abandonment of the application. The replacement sheet(s) should be labeled "Replacement Sheet" in the page header (as per 37 CFR 1.84(c)) so as not to obstruct any portion of the drawing figures. If the changes are not accepted by the examiner, the applicant will be notified and informed of any required corrective action in the next Office action. The objection to the drawings will not be held in abeyance.

Claim Rejections - 35 USC § 102

2. The following is a quotation of the appropriate paragraphs of 35 U.S.C. 102 that form the basis for the rejections under this section made in this Office action:

A person shall be entitled to a patent unless –

- (b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of application for patent in the United States.
- 3. Claims 9-11, 14, and 15 are rejected under 35 U.S.C. 102(b) as being anticipated by Atsushi, Kabe (JP 62-259665), see IDS.

Art Unit: 4184

Atsushi teaches:

In regards to claim 9: A wave soldering tank (solder tank 2, figure 7) comprising a soldering tank body (solder storage tank 10, figure 1) for housing molten solder (molten solder 8, figure 1), a solder feed chamber disposed within the soldering tank body and having an inlet disposed below the level of molten solder (inlet 15, figure 1) and an outlet disposed above the level of molten solder in the soldering tank body (jet nozzle outlet 18, figure 18, abstract) and a multiple-blade screw-type pump disposed in the inlet so as to draw molten solder into the solder feed chamber through the inlet and discharge molten solder through the outlet (screw 23, figure 7).

In regards to claim 10: A wave soldering tank as claimed in claim 9, wherein the pump includes an impeller (screw pump 23, figure 7) comprising a rotatable hub (rotary shaft 24, figure 7) and a plurality of helical blades secured to the hub at equal intervals in the circumferential direction of the hub (blades 25, figure 2).

In regards to claim 11: A wave soldering tank as claimed in claim 10, wherein each of the blades overlaps an adjoining one of the blades when the blades are viewed in the axial direction of the impeller (screw pump 23, figure 7 and blades 25, figure 2).

In regards to claim 14: A wave soldering tank as claimed in claim 9 wherein the solder feed chamber comprises a partition which divides the interior of the soldering tank body into an upper

Art Unit: 4184

and lower portion (intermediate bottom plate 6, figure 8), the inlet comprises an opening formed in the partition (opening 6d, figure 8), and the pump includes an impeller and a cylindrical casing disposed in the inlet and surrounding the impeller (cylinder 26, figure 2), the impeller being rotatably disposed in the casing so as to transport molten solder in an axial direction of the casing (rotary shaft 24, figure 7).

In regards to claim 15: A wave soldering tank as claimed in claim 14 wherein the solder feed chamber includes a duct (duct 19, figure 1, figure 8, figure 9) which extends upwards from the partition (opening 6e, figure 8) and a nozzle disposed at an upper end of the duct and extending above the surface of molten solder in the soldering tank body (jet nozzle 18, figure 1).

Claim Rejections - 35 USC § 103

- The following is a quotation of 35 U.S.C. 103(a) which forms the basis for all 4. obviousness rejections set forth in this Office action:
 - (a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made.
- Claims 12 -13 and 16-17 are rejected under 35 U.S.C. 103(a) as being unpatentable over 5. Atsushi, Kabe (JP 62-259665) as applied to claims 9-11 and 14-15 above, and further in view of Gerstenberg (US 7,165,933).

The teachings of Atsushi have been discussed above

Art Unit: 4184

Atsushi fails to disclose (re claim 12) wherein a wave soldering tank as claimed in claim 11 wherein the impeller comprises four helical blades provided at equal intervals in the circumferential direction of the hub, each blade extending around the hub by at least 120.degree. between first and second ends of the blade; (re claim 13) wherein a wave soldering tank as claimed in claim 10 wherein each of the blades is sloped by at most 45.degree. with respect to a plane perpendicular to a rotational axis of the hub; (re claim 16) wherein a wave soldering tank as claimed in claim 14 wherein a lower end of the impeller extends 5-10 mm below a end of the casing; (re claim 17) wherein a wave soldering tank as claimed in claim 14 in a clearance between the casing and the impeller is 0.1-1 mm.

However, Gerstenberg discloses a method for transporting emulsions using a screw type pump (abstract) where preferably 2-5 screw blades are used and placed equidistantly around the rotor, i.e. shaft, (column 3, lines 65-68, column 4, lines 1-5).

In view of Gerstenberg's teachings, it would have been obvious to one of ordinary skill in the art at the time of the invention to specify an impeller with four helical blades, with at least 120 degrees between the first and second end of blades (re claim 12). It would have been obvious to one of ordinary skill in the art at the time of the invention to choose the slope ranges of the blades, distance ranges between the bottom of the impeller and the end of the casing, and the distance between the casing and the impeller through process optimization (re claims 13, 16, and 17) since these components are optimized in order to achieve the maximal force applied to the solder or product in the axial direction rather than the radial direction, also since it has been held that where the general conditions of a claim are disclosed in the prior art, discovering the

optimum or workable ranges involved only routine skill in the art. See In re Boesch, 205 USPQ 215 (CCPA 1980).

6. Claims 9-17 are rejected under 35 U.S.C. 103(a) as being unpatentable over Abe et al (JP 02205257A).

Abe et al teaches:

In regards to claim 9: A wave soldering tank comprising a soldering tank body (solder tank 11, figure 3) for housing molten solder (molten solder 13, figure 3), a solder feed chamber disposed within the soldering tank body (chamber 41, figure 3) and having an inlet disposed below the level of molten solder (inlet 43, figure 3) and an outlet disposed above the level of molten solder in the soldering tank body (nozzle outlet 18, figure 1), and a multiple-blade screw-type pump disposed in the inlet so as to draw molten solder into the solder feed chamber through the inlet and discharge molten solder through the outlet (centrifugal effect pump 14, figure 3).

In regards to claim 14: a wave soldering tank as claimed in claim 9 wherein the solder feed chamber comprises a partition which divides the interior of the soldering tank body into an upper and lower portion (partition 15, figure 1), the inlet comprises an opening formed in the partition (opening 16, figure 1), and the pump includes an impeller and a cylindrical casing disposed in the inlet and surrounding the impeller (cylindrical casing 22, figure 1), the impeller being

Art Unit: 4184

rotatably disposed in the casing so as to transport molten solder in an axial direction of the casing (impeller 14, figure 1)

In regards to claim 15: a wave soldering tank as claimed in claim 14 wherein the solder feed chamber includes a duct (area under opening of nozzle 18, figure 1) which extends upwards from the partition and a nozzle disposed at an upper end of the duct and extending above the surface of molten solder in the soldering tank body (nozzle 18, figure 1).

The teachings of Abe et al. have been discussed above.

However, Abe et al. fail to disclose specifically the use of a multi bladed screw type pump within their invention. It is the view of the examiner that Abe et al's, invention inherently disclosed the use of a screw type pump when mentioning the desired "centrifugal effect of the pump" (abstract and constitution). However, even if the screw type pump is not already inherent in Abe; modifying Abe to include it would have been obvious for substitutive obvious predictable results. In regards to claims 10, 11, 12, 13, 16, and 17, it would have been obvious to one of ordinary skill in the art at the time of the invention to structurally optimize the amount of blades, the slope of the blades, the positioning of the blades, the distance between the impeller and the casing, and the clearance between the casing and the impeller since these process parameters are structurally optimized in order to achieve the maximal force applied to the solder or product in the axial direction rather than the radial direction, also since it has been held that where the general conditions of a claim are disclosed in the prior art, discovering the optimum or

Art Unit: 4184

workable ranges involved only routine skill in the art. See In re Boesch, 205 USPQ 215 (CCPA) 1980).

Claims 9-17 are rejected under 35 U.S.C. 103(a) as being unpatentable over Ogawa (US 7. 2004/0211816) in view of Atsushi, Kabe (JP 62-259665).

Ogawa teaches a wave soldering tank (wave soldering apparatus 10, figure 1) comprising a soldering tank body (solder reservoir 12, figure 1) for housing molten solder, a solder feed chamber disposed within the soldering tank body and having an inlet disposed below the level of molten solder (inlet 42, figure 1) and an outlet disposed above the level of molten solder in the soldering tank body (outlet 36, figure 1),

Ogawa fails to disclose in regards to claims 10, 11, 12, 13, 14, 16, and 17 using a screw type pump when using the soldering wave apparatus, the amount of blades, the slope of the blades, the use of a partition, the positioning of the blades, the distance between the impeller and the casing, and the clearance between the casing and the impeller.

Atsushi discloses the use of using a screw pump with a partition (purpose and constitution). In view of Atsushi, it would have been obvious to one of ordinary skill in the art at the time the invention was made to modify Ogawa's structural apparatus use of a broad multi blade impeller pump (pump 44, figure 1, and paragraph [0013]) to a narrower embodiment of a multi blade screw type pump because it is still an impeller type pump that rotates around a shaft or hub used to pump a uniform output solder stream from the said inlet to the said outlet (claim 30). It would have also been obvious to one of ordinary skill in the art at the time of the

Art Unit: 4184

invention was made to use a multi blade screw type pump where the blades were secured to the hub or shaft at equal intervals in the circumferential direction of the hub, as are the Impeller blades used in figure 2 of Ogawa's disclosure to achieve obvious predictable results due to the substitution. In regards to claims 10, 11, 12, 13, 16, and 17, it would have been obvious to one of ordinary skill in the art at the time of the invention to structurally optimize the amount of blades, the slope of the blades, the positioning of the blades, the distance between the impeller and the casing, and the clearance between the casing and the impeller since these process parameters are structurally optimized in order to achieve the maximal force applied to the solder or product in the axial direction rather than the radial direction, also since it has been held that where the general conditions of a claim are disclosed in the prior art, discovering the optimum or workable ranges involved only routine skill in the art. See In re Boesch, 205 USPQ 215 (CCPA 1980).

Conclusion

8. The prior art made of record and not relied upon is considered pertinent to applicant's disclosure. Ishii et al. (US 4,773,583) and Takeda et al. (US 5,769,305), both disclose apparatuses used for wave soldering. Shigematsu et al (US 5,301,862), Nakagawa (JP 56023371), and Masuda (JP 58013470) are all USC 102 (b) references, while Allen et al (US 4,447,001) is a 103 (a) reference.

Any inquiry concerning this communication or earlier communications from the examiner should be directed to AHMED ABDEL RAHMAN whose telephone number is (571)

Art Unit: 4184

270-5931. The examiner can normally be reached on Mon-Thurs, 7 30am- 5 00pm, every other

Friday off.

If attempts to reach the examiner by telephone are unsuccessful, the examiner's

supervisor, Jared Fureman can be reached on 571-272-2391. The fax phone number for the

organization where this application or proceeding is assigned is 571-273-8300.

Information regarding the status of an application may be obtained from the Patent

Application Information Retrieval (PAIR) system. Status information for published applications

may be obtained from either Private PAIR or Public PAIR. Status information for unpublished

applications is available through Private PAIR only. For more information about the PAIR

system, see http://pair-direct.uspto.gov. Should you have questions on access to the Private PAIR

system, contact the Electronic Business Center (EBC) at 866-217-9197 (toll-free). If you would

like assistance from a USPTO Customer Service Representative or access to the automated

information system, call 800-786-9199 (IN USA OR CANADA) or 571-272-1000.

/AHMED ABDEL RAHMAN/ Examiner, Art Unit 4184

/ISAM ALSOMIRI/ Primary Examiner, Art Unit 3662

10/573449 IAP9 Rec'dPCTIPTO 24 MAR 20067 Atty. Docket. No.: Intl Appln. No.:

| Form PTO-1449 (modified) List of Patent and Publications For Applicant's Information Disclosure Statement | | | | | | | | | | Atty. Docket. No.: Intl Appln. No PCT/JP2004/ 014936 | | | P2004/ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| (use seve | | ets if ne | cessai | ry) | | | | | Applicants: Akira Takaguchi et al | | | | |
| Page 1 o | f 1 | | | · | | | | | | | International Filing Art Unit: Date: October 8, 2004 | | nit: |
| | | | | | | U | .S. P | ATEN | NT DOCUME | ENTS | | | |
| Exr's Initial | | | | Docu | ment | No. | | | Date | Name | Class | Sub class | Filing Date |
| | AA | | | | | | <u> </u> | | | | | | |
| | AB | | ļ | <u> </u> | <u> </u> | | | <u> </u> | <u></u> | | | | |
| | AC | | | | | | | <u> </u> | | | | | |
| | | | | | | FOR | EIGN | PAT | ENT DOCU | MENTS | | | |
| | _ | Docum | nent l | No. | | | | | Date | Country | Class | Sub | Translation |
| | | | | | | | | | | | | class | Yes No |
| /A.A./ | AD | 2003 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5/14/03 | JP | | | Abstract |
| /A.A./ | AE | 47 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9/20/72 | JP | | | No |
| /A.A./ | AF | 51 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1/12/76 | JP | | | No |
| /A.A | / AG | 62 | 2 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 11/12/87 | JP | | | Abstract |
| | АН | | | | | | | | | | | • | • |
| | AI | | | | | | | | | | | | |
| | AJ | | | | | | | | | | | | |
| | AK | | | | | | | | | | | | |
| | AL | | | | • | | | | | | | | |
| | AM | | | | | | | | , | | | | |
| | AN | | | | | | | | | | | | |
| | AO | | | | | | | | | | | | |
| | AP | | | | | | | | | | | | |
| | AQ | | | | | | | | | | | | |
| | *************************************** | | O' | THEF | t AR7 | [(Incl | luding | g autho | or, title, date | pertinent pages, e | etc.) | <u></u> | |
| | AR | , | | | | | | | | | , | | |
| Examine | r | /Ah | med | Abde | l Rat | ımanı | / | | | Date considered | : 10 | /20/200 | 8 |
| | ugh cita | | | | | | | | | on is in conformation of this for | | | _ |

| Form PTO-1449 (modified) List of Patent and Publications For Applicant's Information Disclosure Statement (use several sheets if necessary) | | | | | | | | | Atty. Docket. No.: 1082 Intl Appln. No.: PCT/JP2004/ 014936 U.S. Appln. No.: 10/573,449 | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------|-----------|-------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------|----|
| | Page 1 of 1 0CT 1 9 2006 | | | | | | | | | Applicants: Aki | ra Takagi | uchi et a | 1 | | |
| | | PART AND LINE | 1.9 [| 106 . | | | | | | International Filing Art Unit: Date: October 8, 2004 | | | | | |
| U.S. PATENT DOCUMENTS International Filing Date: October 8, 2004 U.S. PATENT DOCUMENTS | | | | | | | | | | | • | | | | |
| Exr's Initial | | Document No. | | | | | | | Date | Name | Class | Sub class | Filing Date | | |
| | AA | | | | | | | | | | | | | | • |
| | AB | | | | | • | | | | | | | | | |
| | AC | | | | | | | | | | | • | | | |
| | | | | | | FOR | EIGN | PAT | ENT DOCU | MENTS | | | | | |
| | | Docun | nent N | lo. | | | | | Date | Country | Class | Sub | Trans | lation | |
| | | | | | | | | | | · | ! | class | Yes | No | |
| /A.A./ | AD | 62 | 2 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 11/12/87 | JP | | | Abstra | act | |
| /A.A | / AE | 08 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 10/29/96 | JP | | | Abstra | act | |
| | AF | | | | | | | | | | | | | | |
| | AG | | | | | | | | | | | | | | |
| | AH | | | | | | | | | | | | | | |
| | ΑI | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJ | | | | | | | | | | | | | | |
| | AK | | | | | | | | | | | | | | |
| | AL | | | | | | | | | | | | | | |
| | AM | | | | | | | | | | *** | | | | |
| | AN | | _ | | | | | | | | | | | | |
| | AO | | | | | | | | | | | | | | |
| | AP | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | O' | THER | R AR | [(Inc | luding | g auth | or, title, date | pertinent pages, e | etc.) | | | | |
| | AQ | | | | | | | i e | · · · | | | | | | |
| Examine | | /Ahı | med . | Abde | l Rah | man/ | | | | Date considered | : 10 | /20/200 | 8 | | .• |
| Examiner /Ahmed Abdel Rahman/ Date considered: 10/20/2008 EXAMINER: Initial if reference considered, no matter whether citation is in conformance with MPEP 609; draw line through citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant. | | | | | | | | : | | | | | | | |

.

.

•

Form PTO-1449 (modified) Atty. Docket. No.: Appln. No.: List of Patent and Publications For 1082 10/573,449 Applicant's Information Disclosure Applicants: Statement Takaguchi et al (use several sheets if necessary) Filing Date: Art Unit: Page 1 of 1 1725 1/19/07 **U.S. PATENT DOCUMENTS** Document No. Class Sub Filing Exr's Date Name : Initial class Date /A.A./AA 8 7 0 7 0 10/20/87 37 Ciniglio 228 8/7/86 ABAC AD AE AF AG AH ΑI AJ FOREIGN PATENT DOCUMENTS Document No. Country Class Date Sub **Translation** class Yes No **Abstract** ΑK 62 7/24/87 6 8 6 6 JP LA.AL 62 6 5 6 11/12/87 JP AL /A.A./ **Abstract** 01 2. 5/10/01 WO 3 3 9 3 AM **Abstract** /A.A./ 03 5 WO 0 8 7 4 6/12/03 ./A.A./ AN English AO OTHER ART (Including author, title, date pertinent pages, etc.) AR AQ AR /Ahmed Abdel Rahman/ Date considered: Examiner 10/20/2008 EXAMINER: Initial if reference considered, no matter whether citation is in conformance with MPEP 609; draw line through citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to

65.4

applicant.

Notice of References Cited Application/Control No. 10/573,449 Examiner AHMED ABDEL RAHMAN Applicant(s)/Patent Under Reexamination TAKAGUCHI ET AL. Page 1 of 1

U.S. PATENT DOCUMENTS

| * | | Document Number Country Code-Number-Kind Code | Date MM-YYYY | Name | Classification |
|---|----|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| * | Α | US-2004/0211816A1 | 10-2004 | Ogawa | 228/37 |
| * | В | US-4,447,001 | 05-1984 | Allen et al. | 228/37 |
| * | С | US-5,301,862 | 04-1994 | Shigematsu et al. | 228/43 |
| * | D | US7,165,933 B2 | 01-2007 | Gerstenberg | 415/72 |
| * | Ε | US-4,773,583 | 09-1988 | Ishii et al. | 228/37 |
| * | F | US-5,769,305 | 06-1998 | Takeda et al. | 228/37 |
| | G | US- | | | |
| | Ξ | US- | | | |
| | | US- | | | |
| | J | US- | | | |
| | К | US- | | | |
| | اد | US- | | | |
| | М | US- | | | |

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

| * | | Document Number Country Code-Number-Kind Code | Date MM-YYYY | Country | Name | Classification |
|---|---|--------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------|----------------|
| | N | JP56023371A | 03-1981 | Japan · | Nakagawa, Hisao | 228/37 |
| | 0 | JP58013470A | 01-1983 | Japan | Masuda, Tsugnori | 228/33 |
| | Р | JP02205257A | 08-1990 | Japan | Abe, Nobuhide | 228/37 |
| | Q | | | | | |
| | R | <u>-</u> | | | | |
| · | S | | | | · | |
| | Τ | | | | | |

NON-PATENT DOCUMENTS

| * | | Include as applicable: Author, Title Date, Publisher, Edition or Volume, Pertinent Pages) |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | U | |
| | V | |
| | 8 | |
| | × | |

*A copy of this reference is not being furnished with this Office action. (See MPEP § 707.05(a).) Dates in MM-YYYY format are publication dates. Classifications may be US or foreign.

(9 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭56—23371

⑤ Int. Cl.³
 B 23 K 1/08
 H 05 K 3/34

識別記号

庁内整理番号 6919-4E 6370-5F

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

分半田付装置

願 昭54-98556

②出

②特

願 昭54(1979)7月31日

@発 明 者 中川久雄

東京都新宿区四谷1丁目24番地

株式会社弘輝内

⑪出 願 人 株式会社弘輝

東京都新宿区四谷1丁目24番地

個代 理 人 弁理士 佐野義雄

明 細 曹

/ 発明の名称 半田付装賃

1 特許請求の範囲

9 税口部より半田を噴流し所要部位に半田付け する装置において、該噴流口に対して、槽内の半 出が供給され且つとの噴流口部より半田液面を高 く保持しうるチャンパーを連通せしめ、該チャン パー内の半田を落差を利用して噴流口より均一に 噴流するようにしたことを特徴としてなる半田付 装置。

3 発明の詳細な説明

本発明は、牛田付装置に関する。

従来、例えばプリント基板や電気部品に対して 自動連続的に半田付けする装備においては、オノ 図のように半田槽内に規設したスクリユーボンブ 機構(j)などによつて半田を吸引してこれをダクト (2)を介して噴流口(3)より上方に向け噴出噴流させていた。

との種のものはスクリューポンプ機構(I)で発生した半田の洗動脈動故が直接半田噴流面に伝播され、半田噴流面に採動及び被荒れを起し薄確な半田付けが行われないことが多く、特に小型噴流口(ノズル)の場合にこの現象が大きく現われていた。

本発明はこのような実情に対応すべくなされたもので、簡単な構成によつて従来の欠点を除去せしめ、スクリユーボンブ機構などによる半田の施動脈動現象を途中で遮断し半田面の熟差を利用して噴流口から常に穏やかな円滑面を有し且つ高低変化のない半田噴流を行わせ、適極な半田付け作

. و -

特開昭56-23371(2)

図面について実施例の詳細を説明する。

葉の向上を計らんとするものである。

オ 2 図、 オ 3 図及び サ ¢ 図は本発明のもつとも好すしい実施例を示しており、 オ 2 図における (1) は チャンパーであつて、 飲チャンパー (1) は 半田 楠 (2) 内の所要 協所に 設置され これの下部と 半田の 喰流口 (3) 部とは ダクト (4) によつて連通してあり、 特にチャンパー (1) の半田 面が上 配 噴流口 (3) の面 よりも高く保持されるようチャンパー (1) は 構成されている。 そしてこの 噴流口 (3) は スポット 半田 付用の小る。 そしてこの 噴流口 (3) は スポット 半田 付用の 小か 敢は 及尺の スリット 状 に 形成 されるもの で、小 砂 喰流口 については 後で詳しく 説明する。

(5) は従来一般に使用されている半田の吸引搬送用のスクリユーボンブ提携であつて、ことで半田 情(2) 内の半田を吸引したものをダクト(6)を介して 上記チャンパー(1)の上部からチャンパー(1)内に連続的に而も定量供給せしめる。この半田供給に当り、チャンパー(1)内の液面流動を少くするために上配ダクト(6)の流出端に設けた供給値(7)はできるだけチャンパー(1)の半田最上面に近接させることが望ましい。(8)はスクリューポンプ機構(5)の回転軸、(9)はモータ、Mは回転伝達機構である。

次にとのオュ図実施をにつき作用を説明すると、スクリューボンプ機構(5)により吸引された半田槽 (2)内の半田はダクト(6)内を通つて供給機(7)から静かにチャンパー(1)内に供給される。チャンパー(1) 内の半田は所定の半田面が保持され 介み 本半田はオーバーフローして半田槽内に帰戻される。

そしてチャンパー(I)内の半田面は常に映流口(3) の面より高い位置に保持されるためにその客衆(4)

により半田は噴焼口(3)よりその器差量に応じた高さに噴流せしめられる。

との噴流面は上記スクリューポンプ粉構による 半日の流動脈動作用を全くうけないためきわめて 射かで月つ滑らかである。尚チャンパー(1)内に供 給される半田針は噴流口(3)から噴出流される重よ り多いことが記ましく、チャンパー(1)内の半田は 常時オーパーフローされることが操作上好ましい。 またチャンパー(1)内の半田面を高低調節し噴流口 (3)からの噴流高さを調整するための機構は後で述べる。

次にヤ3図の実施的について説明すると、上記 チャンパーと同じチャンパー(I)を設け、終チャンパー(I)の内部に上端がチャンパーの上端より低位 脚にある遮壌(I)を非項に設けて1室(/a), (/b) に 区町し一側の室 (/b)を利用して上記実施例と同じ ダクト(6)を構成せしめ、他方の室 (/a)を噴流口(3) に連通させたものである。 チュ図実施例と同じ部 材は同一符号によつで現わしてある。

次にこの実施例について作用を説明すると、スクリューボンプ機構(5)によつて吸引搬送される半田はダクト(6)を通つて避壁町の上端からオーバーフロー的に宝 (/a)内に入り、上記オコ図実施例と同様な作用で順流口(3)から噴流せしめられる。

サギ図はスクリューポンプ機構(5)に連るダクト
(6)の開口端をチャンパー(1)内部上方に開口したものであつて、少くともこのダクト(1)の開口端は噴流口(3)の開口面より若干高くしてチャンパー(1)内に供給される半田面が噴流口(3)の開口面より高くなるようにしてある。尚落差を利用し噴流口(3)よ

- 5 -

特開昭56- 23371(3)

り半田を噴流する作用は上配実施例と同様であるので静和説明は省略する。

また上配各実施例では半日の吸引搬送供給としてスクリューボンブ機構を例示したが、これに代えギャーボンブ、難磁ボンブ、トロコイドボンブをさか用いてもよく、何れでも作用は全く同一であるので、本発明では特にスクリューボンブ機構での使用に限定されるものではない。

また上記突施例は常時半田が領流口(3)から連続 (ボ)に 収流されるものについて述べたけれども、とれらの実施例は被半田付部品が半田哨流口部に対し上方から下降し所要個所に半田付けするものであるが、被牛田付部品が水平移動して噴流口部に沖行されるものにあつては、スクリユーボンプ機構(5)を動作するモータ(9)としてタイマー付きモー

- 7 -

とりつけ、該螺杆(III)を梅枠の10に挿通して螺杆(III)の 突出上端部に無ナット(III)を螺合せしめ、 豚漿ナット(III)の回動操作によつて調整板(III)が昇降し、半田 前の微妙な高低調節がなしうるようにしたもので ある。

オ・図は複数個の小型噴流口(3)を設定する場合の実施のを示しており、各小型写流口(3)・・・に対しるチャンパー(1)・・・を夫々各別に設け、イチャンパー(1)・・・には夫々オ・図に示した半出面の高低調節機構が設けてあるのは勿聊のこと、イチャンパー(1)・・・には共通した!個のダクト(6)に設けられた供給値(7)・・・が各別に連結されている。

そしてこの質仇口(3)・・・の高さは夫々同じに 設定され、向条件の落差で夫々同じ高さに半田が

- 9 -

タ(間歇半田付けモータ)を使用し、部品の半田付け所要個所が噴流口上部に位置したときにのみ半田が一定時間(短時間)噴流されるようにするものである。従つて本発明は連続噴が、間歇噴流の刃方に適用しりるものである。

オ s 図は上記 オ 2 ~ 3 図で示されたチャンパー (1) 内の半田面の高低関節を行うための一実施例を示しており、チャンパー(1) を構成する 側壁に下端線が噴流口(3) 面と向高か改は若干高いオーパーフロー用の切欠窓(2)を形成すると共にこの切欠窓(2)を設けた側壁の外面に、両側線を側壁に設けた案内枠(3)によつてガイドされた調整板(4)を昇降可能に設ける。

そしてとの調整板(4)には下向きコ字型の枠(5)端をとりつけると共にこれの中央部上面に螺杆(6)を

- 8 -

従来との実施例のように複数の実施口を設定する場合には、失々の実施口にダクトを介し各別にスクリユーボンブ機構を設けたものであつて、設備をが高みまたオノ図の先行例と回様に壊流半田レベルの施動脈動があることは勿論のこと、半田の酸化滓の析出がきわめて多くなり而もこの酸化滓ががあるとに付着の回転組などに付着成長することからこれらの除去作業が要求されるなど重大な欠点が伴つた。

- 10 -

特開昭56- 23371(4)

また!個のスクリユ・ポンプ機構、!個のダクト構成からなる機構において、該ダクトに対して 複数の穿洗口をダクトを介して接続した例も従来 ではみられたが、この種のものもか!図のものと 向様に発生した半田の弥動脈動炭が直接半田噴流 前に伝播され、半田噴流面に脈動及び波荒れを起 し遊硫な半田付けがなし得られなかつたが、この オも趵実施例によりこれらの欠点は解消し得られた。

前上記率施例では、チャンパー内に連続的に槽 以半日を供給する手段としてスクリユーポンプ機 棚を使用することについて述べたが、例えばサイ フォン原理を利用した半田供給など他に手段が考 えられるため、特に実施例の半田供給手段に限定 はされない。更に半田の噴流口は、長尺スリット。

- - -

- // -

大型、極小型噴流口などがありその形態に特定されるものでなくまた噴流口の数にも特定けされない。

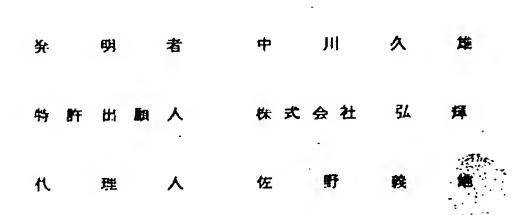
とのように本発明によれば、半田の噴斑口部に 半田槽内の流動脈動作用を影響させることがなく、 噴流口からは常に所定高さの半田流が静かに而も 滑らかに噴流し得られ、被半田付部品に対しての 適確な半田付がなしうる特長がある。

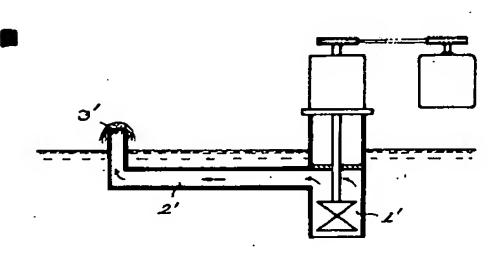
また従来手段によれば、半田槽内に混入している油分や半田の酸化溶などが直接噴加口から半田と共に噴加されて部品に付着するおそれがあるが、本発明によれば、これら不純物はチャンパーの上面に浮遊状態にあるので噴流口部に供給されない利点があるなど優れた特長を有する。

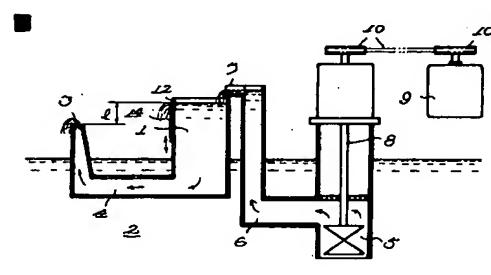
《 図面の簡単な説明

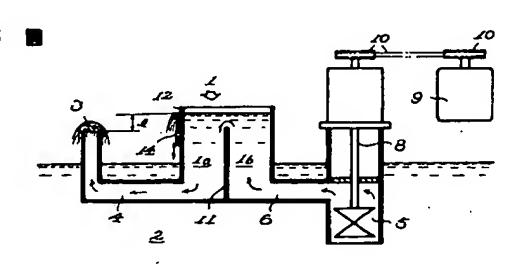
- /2 -

オノ図は従来装作の一部切欠正面図、オュ図、 オコ図及びオ4図は本発明の一部切欠正面図、オ よ以は製部の側面図、オ6図は複数個暗流口実施 めの平面図である。

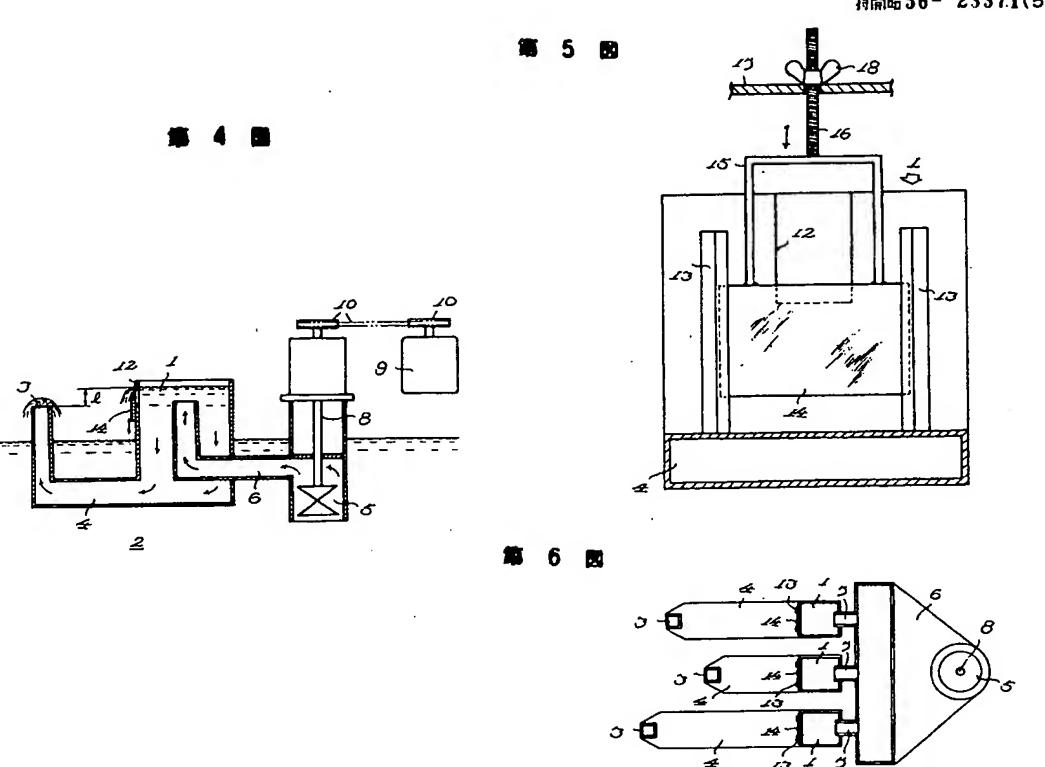








- /3 -



.

(B) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A)

昭58—13470

⑤Int. Cl.³ B 23 K 1/08 H 05 K 3/34

識別記号

庁内整理番号 6919-4E 6240-5F 砂公開 昭和58年(1983) 1月25日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

❷噴流式はんだ槽

0)特

顏 昭56—111286

②出

图56(1981)7月16日

⑫発 明 者 增田二紀

東京都練馬区東大泉1丁目19番 43号株式会社タムラ製作所内 ⑩発 明 者 髙橋英明

東京都練馬区東大泉1丁目19番 43号株式会社タムラ製作所内

⑪出 願 人 株式会社タムラ製作所

東京都練馬区東大泉1丁目19番

43号

四代 理 人 弁理士 樺澤襄

外2名

多樣

明 細 有

/ 発明の名称

噴流式はんだ槽

- 2 特許請求の範囲
- (1) 相本体の内部に、ポンプ手段によつて圧送された溶解はんだを噴流させる複数個のノズルを立設し、この複数個のノズルの内部に螺旋状整流板を設けたことを特徴とする噴流式はんだ槽。
- (2) ノズルを円筒形に形成したことを特徴とする特許請求の範囲才1項記載の噴流式はんだ槽。
- 3 発明の詳細な説明

本発明は、リードレス部品(チップ部品)など のはんだ付けに使用する噴流式はんだ楷に関する ものである。

従来から、プリント配般基板にリード額付き電

子部品を装着して、連続的にはんだ付け処理を行う装置があるが、プリント配線基板の被はんだ付け面に接着されたリードレス部品(チツプ部品)に対しはんだ付け処理を行う場合は、従来の噴流式はんだ槽では、満足するはんだ付け特性が得られない。

それは、従来の電子部品の被はんだ付け部が細 長いリード般であるのに対して、リードレス部品 は角柱とか円柱の形状を有しており、熱容配も大きく、またリードレス部品自体が直接はんだで さらされるために、複雑なはんだ喉流波形が要求 されると同時に、密集したリードレス部品構成を されると同時に、密集したリードレス部品構成の ときはあらゆる方向からのはんだ流れ圧力を要さ されるにもかかわらず、従来の喉流式はんだ槽で は喉出後に前後方向に分流する2方向のはんだ流 れしか得られないことがはんだ付け不良の原因と、なつている。

本発明は、このような点を改良しようとするもので、リードレス部品を確実にはんだ付けできるようにすることを目的とし、そのため、本発明は、相本体の内部に、ポンプ手段によつて圧送された。 溶解はんだを噴流させる複数個のノズルを立設し、この複数個のノズルの内部に螺旋状整流板を設けた構成にする。

以下、本発明を図面の実施例に基づいて説明する。

オ1図に図示するように、槽本体(1)の内部を水 平仕切り板(2)によつて仕切り、この仕切り板(2)の 一側部にポンプ手段を設ける。(3)はヒータである。 上記ポンプ手段は、上記仕切り板(2)に穴(5)を穿

(3)

側板部(13)および下側板部(14)はノズル(12)の上端開口(21)および下端開口(20)に対応する部分に丸穴を穿散しておく。

また上配各ノズル(12)の内部に螺旋状整流板(24)を 設け、この螺旋状整流板(24)の中心部に芯部材(25)を 設ける。上配整流板(24)は、ノズル(12)の下端開口(22) から上端開口(21)にわたつて設け、その外周面をノ ズル(12)の内周面に固着する。

切は溶解はんだのはんだ面である。

なお各ノズルQ2は、オ1図に図示するように、 ポンプ羽根(6)に対して遠近方向に配列されている ので、各ノズルQ2の下方に副加圧装置や弁装置を 設けることにより、各ノズルQ2からの噴出量を均 等にするようにしてもよい。

次に作用を説明する。

股し、この穴(5)の下側部にポンプ羽根(6)を配設し、このポンプ羽根(6)の回転軸(7)を図示しない支持手段によつて垂直に支持してなり、この回転軸(7)に回転伝達手段(8)を介して外部のモータ(9)を接続する。

また上記仕切り板(2)に長方形の穴(1)を穿設し、この穴(1)に複数個の円筒形のノズル02を立設する。この各ノズル02は、氷2図および氷3図に図示するように、上側板部03と下側板部00とによつて上下端を支持し、上側板部03には一側に彎曲板部05を連続的に設けるとともに、他側に凹部00を設け、この凹部00を介し反対側に、上下動調整板のかを設け、また上側板部03と下側板部00との間に従来のノズルに相当する補強板部0809を設け、さらに上記各部の両側端面に側板20を設ける。なお上

(4)

ノズル(12)の上面(プリント配線基板通過面)では、噴流した溶解はんだが渦巻状を呈すると同時に、彎曲板部(15)の側および凹部(16)の側に流出する。その際に彎曲板部(15)の側への流量を多くする場合は、凹部(16)の上下動調整板(17)を上昇調整する。

このような 質流波面に対して、下面に リードレス部品 (31) を接着してなる プリント配線基板 (32) を上昇傾斜角度 (4) で進行させると、リードレス部品 (31) は、複数のノズル (12) から 噴流する 渦巻状のはんだ

特開昭58-13470(3)

流れによつて、あらゆる角度からはんだ圧力を受けることができ、リードレス部品 (31) の間の細部にまで溶解はんだが侵入して、良好なはんだ付けが得られる。

すなわち、オ4図に図示するように、ノズル(12の上方を通過するリードレス部品(31)は、A側において、渦巻状はんだ流れ(34)と、ノズル(12の上端閉口で分流して彎曲板部(13)に流出するはんだ流れ(35)とを受け、またB側に移動すると、渦巻状はんだ流れ(36)と、ノズル(12)の上端閉口(21)で分流して凹部(16)に流出するはんだ流れ(37)とを受ける。この各角度からはんだ圧力を受ける。

このように本発明によれば、複数個のノズルの 内部に媒旋状整流板を設けたから、ノズルから噴 流する溶解はんだに渦巻流を与え、この渦巻状のはんだ流れによつて、リードレス部品にあらゆる角度からはんだ圧力を与えることができ、リードレス部品の間の細部にまで溶解はんだを侵入させて、リードレス部品の必要な部分をもれなく確実にはんだ付けすることができる。

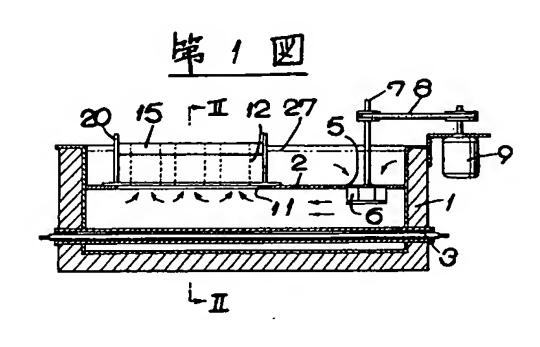
4 図面の簡単な説明

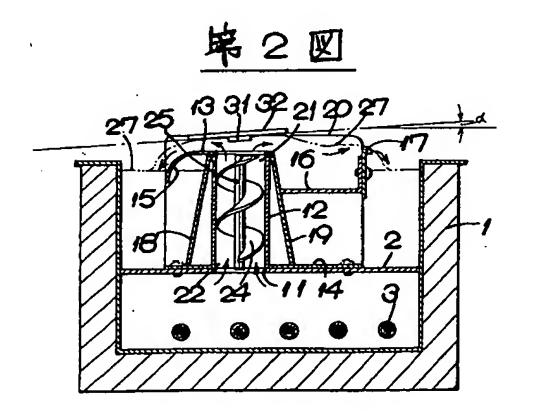
才1図は本発明の噴流式はんだ槽の一実施例を示す断面図、オ2図はオ1図の『一『線断面図、 オ3図はそのノズル部分の斜視図、オ4図はノズ ルから噴流したはんだ流れの説明図である。

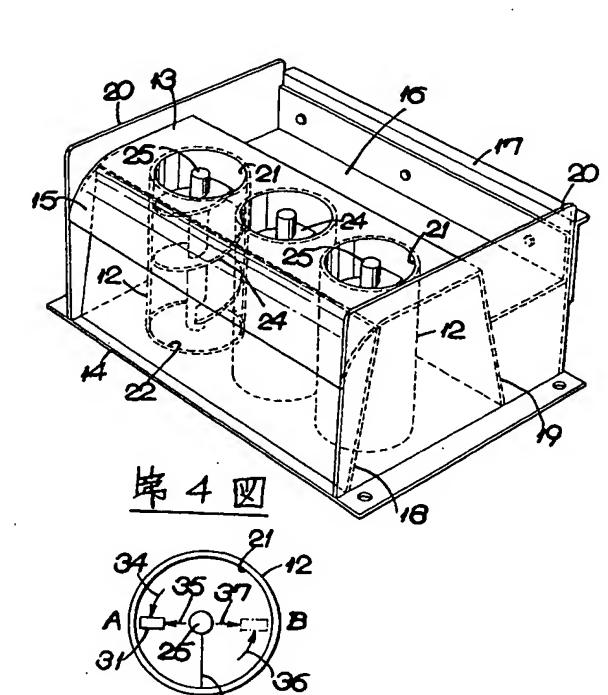
(1).・・ 植本体、(6)・・ポンプ羽根、(12)・・ノズル、(24)・・ 螺旋状整流板。

(7)

(8)







① 特許出願公開

平2-205257 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

SInt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

7728-4E

❸公開 平成2年(1990)8月15日

B 23 K 1/08

320 B

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

噴流式はんだ付け装置 ❷発明の名称

> 願 平1-24437 ②特

願 平1(1989)2月2日 22出

@発 明 者 部

宣 英

東京都練馬区東大泉 1 丁目19番43号 株式会社タムラ製作

所内

個発 明 者 輝 男 東京都練馬区東大泉 1 丁目19番43号 株式会社タムラ製作

所内

株式会社タムラ製作所 创出 顋 人

東京都練馬区東大泉1丁目19番43号

外3名 @代 理 人 弁理士 樺 沢

1. 発明の名称

順流式はんだ付け装置

2. 特許請求の範囲

・(1) はんだ槽本体の内部に設けられた頃流 ポンプから、はんだ桁本体の内部に立設されたノ ズルに溶融はんだを圧送し、このノズルから噴流 する溶融はんだによってはんだ付けを行う項際式 はんだ付け装置において、はんだ橋本体内に同口 されたポンプ吸込口に、このポンプ吸込口の問口 面積を可変調整する吸込面積調整体を臨ませたこ とを特徴とする頃流式はんだ付け装置。

3.発明の詳細な説明

(発明の目的)

(産業上の利用分野)

本発明は、プリント配線基板や電子部品等を はんだ付けしたり、はんだ蚊金したりする噴流式 はんだ付け装置に関するもので、特に、頻流ポン プの吸込口を改良したものである。

(従来の技術)

第7図は噴流ポンプの上側にポンプ吸込口を 設けた従来の頃流式はんだ付け装置であり、第8 図は噴流ポンプの下餅にポンプ吸込口を設けた従 来の噴流式はんだ付け装置である。

いすれのタイプの噴流式はんだ付け装置も、 はんだ植本体1の内部に噴流ポンプ(うす巻ポン プの一種) 2を設け、また、はんだ根本体1の内 部にノズル3を立設し、そして、モータ4によっ て回転される噴流ポンプ2からノズル3に溶融は んだを圧送し、このノズル3から頭流する溶融は んだによってはんだ付けを行うようにしている。

ただし、第7図に示される噴流式はんだ付け 装置は、はんだ棺本体1内を上下に2分する水平 仕切板5にポンプ吸込口6を設け、ポンプ2は、 上側に位置するポンプ吸込口6から溶触はんだを 吸込むようにしており、また、第8図に示される 婚遊式はんだ付け装置は、ノズル3の下部開口に ダクト7を介してポンプケーシング8が堕通され、 このポンプケーシング8の下側にポンプ吸込口9 が設けられ、この下側に位置するポンプ吸込口9

から溶酸はんだを吸込むようにしている。

従来、この極の噴流式はんだ付け装置において、ノズル3から噴流する溶酸はんだのはんだ改 百を調整する場合は、前記モータ4の回転数を可 変制御して、噴流ポンプ2の回転数を調整し、そ の協程特性を調整するようにしている。その場合、 ポンプ吸込口6.9の大きさは一定のまま、噴流 ポンプ2の回転数のみを増減調整している。

(発明が解決しようとする課題)

このように従来は、ポンプ回転数のみを制御してポンプ担程特性(はんだ波高)を調整しているため、ポンプ特有の安定性は傾向からの外のでは、ないではない。 転数を使って運転せざるを得ない。 のような場合は脈動やサージング(周期的に発生のような場合は脈動やサージング(周期的に発生する。 のような調の大きな変動)を伴った環境をかがなるがあった。

本発明は、上記課題を解決すべくなされたものであり、その目的とするところは、ポンプ吸込口付近の管路抵抗を増減調整することにより、噴

れる第1実施例、第3図および第4図に示される 第2実施例、第5図および第6図に示される第3 実施例、第9図に示されるポンプ特性曲線を参照 して詳細に説明する。

前記水平仕切板 15には角穴 17も 穿設されており、この角穴 17の 周縁から上側にノズル 18が立設されている。

前記噴流ポンプ 14のポンプシャフト 21は、はんだ槽本体 11の上部に取付けられた軸受部 22によって回転自在に保持され、そして、はんだ槽本体 11の外部に取付板 23を介して取付られた電動モー

流ポンプの協程特性を変え、ポンプ特有の安定吐出流量域での運転を可能とし、解動やサージングのない安定した噴流を行える噴流式はんだ付け装置を提供することにある。

(発明の構成)

(課題を解決するための手段)

本発明は、はんだ槽木体11の内部に設けられた環流ポンプ14から、はんだ桁本体11の内部に立むに立てル18に溶融はんだを圧送し、このだが、ないのである。はんに関ロである。はんないでは、はんだのである。

(作用)

本発明は、吸込面積調整体 31によってポンプ 吸込口 16の閉口面積を可変調整することにより、 噴液形態等に応じた最適な揚程特性を選択する。

(実施例)

以下、本発明を、第1図および第2図に示さ

タ24によって、プーリ25、ベルト26およびプーリ 27の回転伝達機構を駐てこのポンプシャフト21が 回転駆動される。

前記水平仕切板15の上面にてポンプ吸込口16に対して進退自在に、このポンプ吸込口16の開口面積を可変調整する吸込面積調整体31が設けられている。この吸込面積調整体31は、第2図に示されるように、水平仕切板15上に設けられたガイド32に沿って移動調整される。この吸込面積調整体31にはポンプ傾からし満33が切込形成され、このし消33によって、吸込面積調整体31とポンプシャフト21との干渉が防止される。

そうして、噴流ポンプ14がモータ24により回転されると、はんだ槽本体11内の溶融はんだ13は、水平仕切板15の上側からポンプ吸込口16を経て噴流ポンプ14に吸込まれ、この噴流ポンプ14の遠心作用によりノズル18に圧送され、このノズル18から噴流され、その一部の噴流はんだによってはんだ付けが行われ、大部分ははんだ槽本体11内に良され、再び前記ポンプ吸込口16から噴流ポンプ14

に吸込まれる。

このような溶融はんだの循環系において、吸込面積調整体 31によってポンプ吸込口 16の開口面積を可変調整することにより、ポンプ吸込口 16における液体抵抗を増減調整して、吸流形態等に応じた最適なポンプ揚程(はんだ波高)を選択する。

次に、第3図および第4図に示される第2実

体 51を 2 点額線で示される大径のものに変更する ことによって、ポンプ吸込口 43の間口面積はさら に小さく可変調整される。

なお、前記スライド形の吸込面積調整体 31。 44は、はんだ樹木体の外部で操作できる機構(図 示せず)を設けることによって、運転中でも可変 調整することが可能であるが、キャップ形の吸込 面積調整体 51は、はんだ樹を相立てるときに最適 のものを選択して取付ける。

(発明の効果)

本発明によれば、頻流ポンプのポンプ吸込口のの別口面積を可変調整は、現路口面積を可変調整のの別口面積を可変計のの別とは、面積調整体を協力の別とである。の別とでは、多種と研究との別との別との別をでき、ができる。特によって特性を選択したというでは、からないである。特性を選択したというでは、ないでの別性を認めている。特性を認めている。特によって特殊がある。

施例を説明する。なお、第1実施例と同様の部分 には同一符号を付してその説明を省略する。

第3図に示されるように、ノズル18の下部間口にダクト41を介してポンプケーシング42が遊遊込口43が設けられている。前記ポンプケーシング42の下側にポンプ吸込口43に対して進退自在に吸込面積調整体44が設けられている。この吸込面積調整体44は、第4図に示されるように、ポンプケーシング42に設けられたガイド45に沿って移動調整され、ポンプ吸込口43の間口面積を可変調整する。

次に、第5図および第6図に示される第3実施例を説明する。なお、第1および第2実施例と同様の部分には同一符号を付してその説明を省略する。

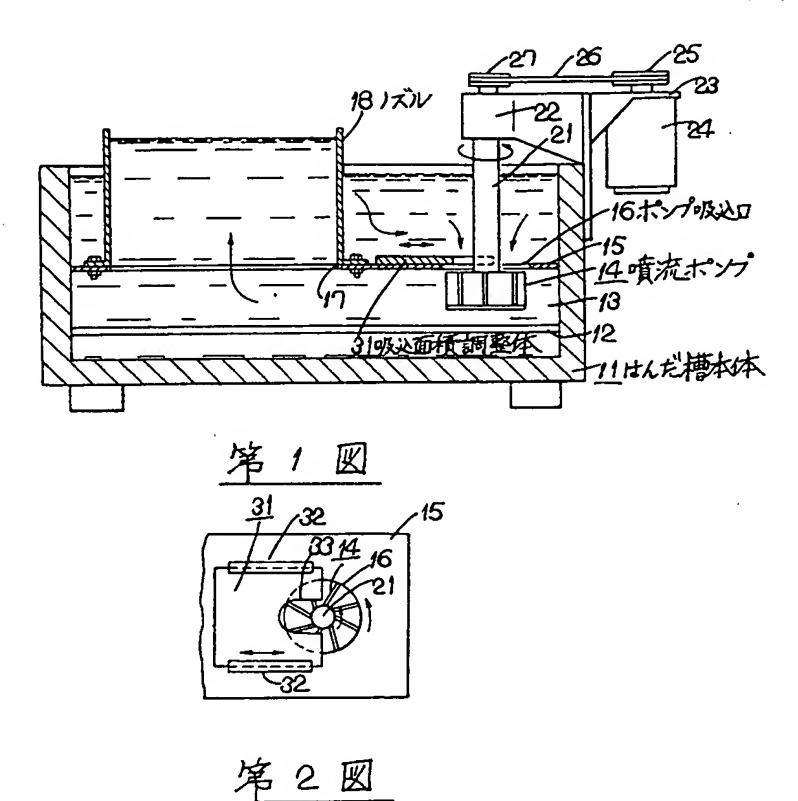
第5図および第6図に示されるように、項流ポンプ14の下面中央にキャップ状の吸込面積調整体51が一体に設けられ、ポンプ吸込口43の原口面積を狭めている。このキャップ状の吸込面積調整

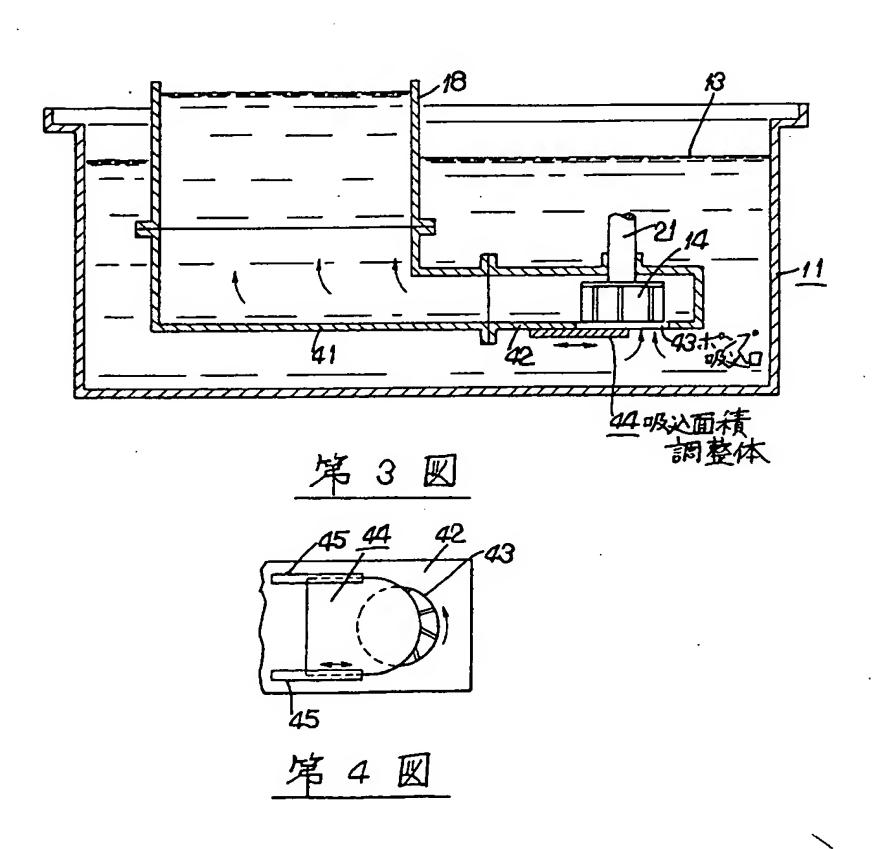
転数で使用でき、安定噴流領域を容易に選択できるため、どのような噴流形態でも脈動やサージングの少ない安定した噴流が得られ、チップ都品等のはんだ付けにおいても、はんだ付け品質のばらつきを少なくできる効果がある。

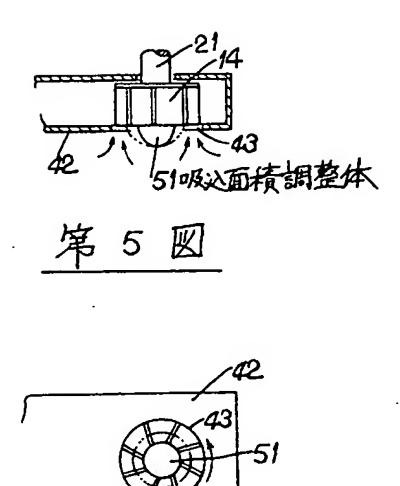
4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1実施例を示す的流式は ただ付け装置の断面図、第2図はその頃流ポンプの上面図、第3図は本発明の第2実施例を示すの 頭流式はんだ付け装置の断面図、第4図の第 頭流ポンプかので面図、第5図は本発明の第 実施例を示す吸流ポンプの断面図、第6図は その頃流ポンプが分の下面図、第7図は従来の頃 流式にんだけけ装置の一例を示す断面図は に式はんだけけ装置の一例を示す断面図は は来の頃流式はんだけけ装置の他の例を示すめ は従来の頃流式はんだけけ装置の他の例を示すは によるポンプ回転数一はん だ数容符性を示すグラフである。

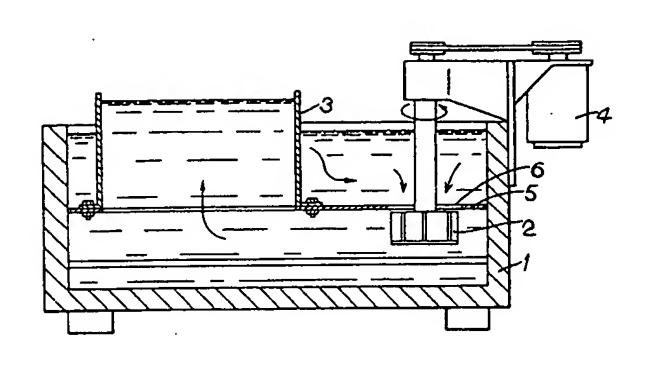
11・・はんだ情本体、14・・噴流ボンプ、16。 43・・ポンプ吸込口、18・・ノズル、31、44、51 ・・吸込面積調整体。



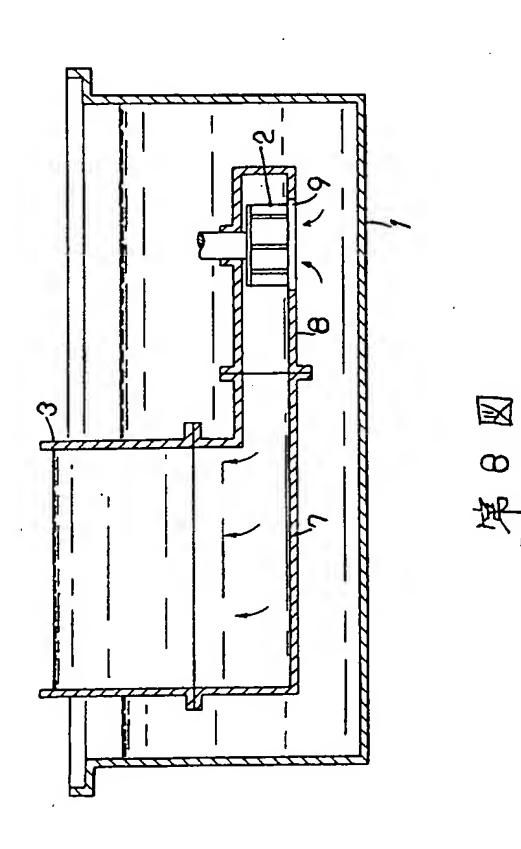


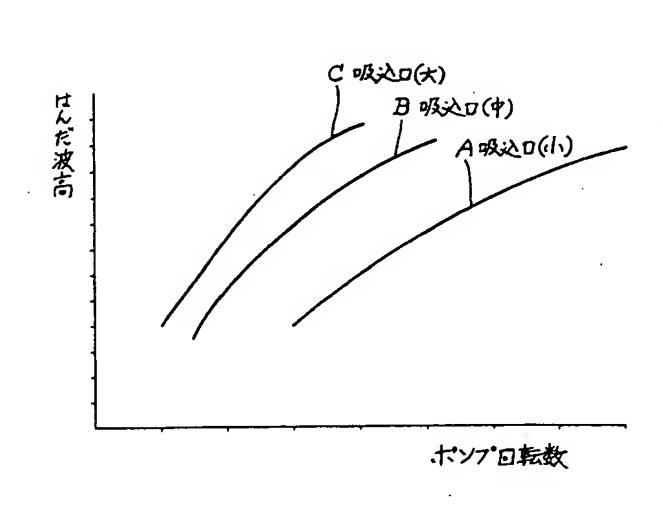


年 6 図



第7图





第9四